

시험결과서

(주)표준분석랩



서울특별시 성동구 왕십리로 222 융합교육관 803호
smclab@smclab.co.kr
02-2281-0119

1. 의뢰자 : 손우성

- 기관명 : 한양대학교 나노전자소자 및 재료 연구실
- 주소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 신소재공학관 534호
- 의뢰일자 : 2026년 01월 21일

2. 시험성적서의 용도 : 기관제출

3. 시료명 : HfO₂, Al₂O₃, Co passivation on Cu, SiO₂

4. 시험기간 : 2026년 01월 21일

5. 시험방법 : Atomic Force Microscope (AFM)

6. 시험결과

시료명	시험항목	수량	단가(원)	금액(원)	시험결과
		시간/횟수			
HfO ₂ , Al ₂ O ₃ , Co passivation on Cu, SiO ₂	AFM	3	40,000	120,000	첨부파일 참조
총액		132,000	공급가액	120,000	
			세액	12,000	

※ 본 시험결과서는 시험의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2026.01.21.

(주)표준분석랩

